PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-333617

(43)Date of publication of application: 22.12.1995

(51)Int.CI.

G02F 1/1337

G02F 1/1335 G02F 1/139

(21)Application number: 06-121630

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

(72)Inventor: HISATAKE YUZO

SATOU MAKIKO **ISHIKAWA MASAHITO**

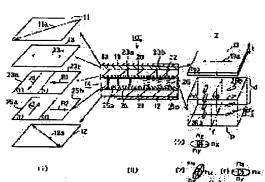
OYAMA TAKESHI HADO HITOSHI

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve coloration and dependency upon visual angles by arranging a phase difference plate having an optical axis between at least one polarizing plates and a liquid crystal cell. CONSTITUTION: The liquid crystal cell 14 and the phase difference plate 13 having the optical axis in the plane direction of the element are arranged between two sheets of the polarizing plates 11 and 12. The liquid crystal cell 14 forms plural pixels and the respective pixels respectively consist of two regions (a), (b). The orientation directions of both cell substrates of the respective regions are parallel and intersect orthogonally with the orientation direction of the other region. The rubbing direction of the one region is arranged in parallel with the optical axis 13a of the phase difference plate. The retardation value of the phase difference plate is set at 255 to $295\mu m$ and the refractive index anisotropy And of the liquid crystals of the liquid crystal cell is set at 255 to $295\mu m$.

03.06.1994



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

04.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3292591

[Date of registration]

29.03.2002

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(11) 特許出願公開番号

(43)公開日 平成7年(1995)12月22日

				-			
(51) Int.C.		建 图图中	广内数理器中	T			技術要示簡別
G02F	1/1337	505					
	1/1335	510					
	1/139				•		
				G02F 1/137	1/ 137	5 0 5	

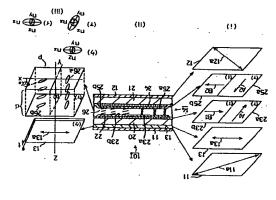
(21) 田原物中

(22) HIGGB

	権予認分	光腦光	審査開水 末間水 開水項の数6 〇L (全 21 頁)	01	(₩		ÉTT.
特度平 6—121630	820000000	0000030	æ				
		株式会社東芝	東西				
平成6年(1994)6月3日		神校///	神奈川県川崎市幸区堀川町72番地	三72年	榖		
	(72)発明者 入民 雄三	人政権	Ш				
		神猴/三	神猴川屎樹液市磯子区衛杉田町 8 梅搗	为田門	9	#9	松
		式会社算	式会社東芝樹版事業所内	-			
	(72) 発明者	佐藤 摩洛子	小安				
		林 猴三字	存换三球梭液 市鐵十 区磨杉田町 8 韓岩	汤田町	8	#9	秾
		共争社	式会社束芝樹斯事業所内				
	(72) 発明者	和正	ñ				
*		神教/三畑	神袋/// 原梭液下硫子区形杉田町 8 串地	杉田 芦	48		棌
		式会社	式会社束艺模版事業所内	_			
	(74)代理人 弁理士 大胡 典夫	井畑十	大胡 典夫				
				礇	最新国に据く	害	v

(54) [発明の名称] 被品投示菓子

と、繋子の平面方向に光軸を将つ位相逆板13を配置す 5。筱品セル14は複数の回案を形成し、各画案はそれ ぞれる匈城(ア)(イ)からなり、各領域のセル河基板 おり、一方の倒域のラピング方向を位相整板の光軸13 の配向方向は平行で、他方の領域の配向方向と直交して a と平行に配置する。位相塾板のリタゲーション値を2 55~295mとし、液晶セルの液晶の風折率與方性∆ 2枚の個光板11,12間に液晶セル14 [目的] 色付き現象、视角依存性を改善する。 n d & 2 5 5 ∼ 2 9 5 μ m と ታ る。 (57) [政范 【钱钱】



【請求項1】 複数の画案を形成する電極と前記電極上 に形成され配向処理された配向膜とを有する2枚の基板 と前記基板間に挟持された正の骸電異方性を示すネマテ イック液晶からなる液晶層とを具備してなる液晶表示セ **ルと、前配液晶セルを挟んで配置された2枚の位相差板** とからなる液晶表示業子において、

前記少なくとも一方の偏光板と前記液晶セルの間に、光 mである偏光板を液晶表示祭子の平面方向に光軸を有す 軸を有するようにリタデーション値が255~295n

前記液晶セルは一面紫内にラピングもしくは同等の効果 55μm乃至0.295μmであることを特徴とする液 を得る僅かなチルトを有する水平配向処理の方向が2つ 上下基板のそれぞれ対向する前記2つの水平配向処理の 前記液晶層の液晶は前記配向処理にて液晶分子配列が接 じれを有しない構造となる液晶であり、前配液晶圏の屈 折率異方性△nと液晶圏厚dを乗じた値△ndが0.2 あり、前記2つの方向は互いにほぼ直交しており、一方 方向は互いに0。もしくは180。の角をなしており、 の配向処理の方向は前配位相差板の光軸と平行であり、 晶表示紫子,

複数の画案を形成する電極と前記電極上 に形成され配向処理された配向膜とを有する2枚の基板 と前記基板間に挟持されたネマティック液晶からなる液 晶層とを具備してなる液晶表示セルと、前記液晶セルを 挟んで配置された2枚の偏光板とからなる液晶表示案子 [翻水項2]

軸を有するようにリタデーション値が255~295m 前記少なくとも一方の偏光板と前記液晶セルの間に、光 mである位相登板を液晶表示案子の平面方向に光軸を有 するように配置し、

前配液晶セルは一画紫内にラビングもしくは同等の効果 を得る憧かなチルトを有する垂直配向処理の方向が2つ あり、前記2つの方向は互いにほぼ直交しており、一方 液晶で前記配向処理にて液晶分子配列が振じれを有しな 上下基板のそれぞれ対向する前記2つの水平配向処理の い構造となる液晶であり、前配液晶層の屈折率異方性△ 【開水項3】 位相差板のリタデーション値が230nm 前記液晶層の液晶は負の誘電異方性を示すネマティック 乃至270mである請求項1または請求項2に記載の液 方向は互いに0。もしくは180。の角をなしており、 の配向処理の方向は前配位相差板の光軸と平行であり、 0. 295μmであることを特徴とする液晶表示案子。 nと液晶層厚'dを乗じた値Δndが0.22μm乃至

40

とからなる液晶セルと、前配上基板側に散けられた1枚 【請求項4】 複数の画葉を形成する反射電極を有する 下基板と透明電極を有する上基板とこれら基板間に挟持 された負の誘電異方性を示すネマティック液晶の液晶層

特開平7-333617

3

前記液晶セルと前記偏光板との間に、リタデーション値 の偏光板とを具備してなる液晶投示器子において、 が110mm乃至138nmである位相発板を散け、

前記液晶セルは一面紫内にラピングもしくは同等の効果 をえる値かなチルトを有する垂直配向処理の方向が2つ あり、前記2つの垂直配向処理の方向は互いに直交して おり、一方の垂直配向処理の方向は前記位相差板の光軸 と平行であり、上下基板のそれぞれ対向する前配垂直配 ており、前記液晶層の液晶は前記配向処理にて液晶分子 配列が捩じれを有しない構造となる液晶であり、前配液 晶層の風折率異方性 Δ n と液晶層厚 d を乗じた値 Δ n d が0. 110μm以上であることを特徴とする液晶投示 向処理の方向は互いに0。もしくは180。の角をなし 01

【請求項5】 位相差板が液晶層からなる請求項1、2 または3に記載の液晶表示器子。

平面方向の屈折率 (nx, ny) が等しく、聚子法線方 (n2 ≠nx =ny) 繋子法線方向に光軸を有する光学 異方案子を液晶セルと偏光板間に挿入したことを特徴と 【静水頃6】 フィルム状の光学異方葉子であり、葉子 向の屈折率(nz)が繋子平面方向の屈折率と異なる する請求項1、2または4に記載の液晶接示案子。

20

[発明の詳細な説明] [000]

[産業上の利用分野] 本発明は液晶扱示器子に関する。

[0002]

晶表示案子は偏光制御型が一般的であり、その液晶表示 **繋子の殆どは、ネマティック液晶を用いており、要示方** 一タなどの○A機器の表示装置として用いられている液 [従来の技能] ワードプロセッサやパーンナプロンピュ 式として複屈折モードと旋光モードの2つの方式に大別 33

【0003】複屈折モードではネマティック液晶を捩じ れ状態で用いる構造と、捩じれのない状態で用いる構造 があり、捩じれネマティック液晶を用いたものでは、例 えば、90。以上捩じれた分子配列を持ち(ST方式と **呼ばれる)、怠峻な饥気光学特性を持っため、各画繋ご** ド)が無くても時分割駆動により容易に大容乱表示が得 とにスイッチング紫子(斑膜トランジスタやダイオー

【0004】また、捩じれのないネマティック液晶を用 いた構造では、例えば、ホモジニアス型や垂直配向型の ECB方式があげられ、前記ST方式同様、金岐な町気 光学特性を持つため、各画祭ごとにスイッチング祭子が 無くても時分割駆動により容易に大容査表示が得られ [0005] 一方、旋光モードの繋子は90。 捩じれた (数十ミリ秒) 痛いコントラスト比を示すことから、時 針や帆卓、さらにはスイッチング祭子を各画繋ごとに敷 分子配列を持ち(TN方式と呼ばれる)応答速度が速く

+

20

特開平7-333617

上個光板11で吸収遮断される。

と、光路しゅ,しも上の面級電光光に12は位相差板13 |の吸収軸||1 ||に対して直交する直線偏光光になるた [0030] この状態において、液晶セル14の低圧制 によってのみ左回りに90。回転するので、上個光板1 御により領域(ア), (イ)から配向機能を取り除く 4、両光路上の光は上偏光板を透過する。

より説明する。なお、各図同符号のものは同様部分を示 0.031】図7の光桐御系を具体化したのが、構成1 ||, |||, ||, ||, || およびV||であり、図1乃筆図6に

[0033] 液晶セル14はガラスでできた上基板20 [0032] 図1は (構成1) を説明するもので、 躁子 斯田(ji)を中心に、各部の配列および個光に対する各 軸の関係(ⅰ)を左回に、液晶セルの液晶分子の配列状 **節と位相説板の光輪の関係 (iii) を右側に示してい**

と下茲板21を有する。上茲板20は一方の按面に1T 〇の上回祭町橋22を形成し、その町橋安面上の各一画 て、配向膜238と配向膜23bとが隣接して形成され 発を区画する倒壊を倒壊(7)と倒壊(4)に2分し

【0034】下基板21の上基板に対向する装面に1T の部分に配向膜25g,25bを形成する。配向膜にラ アング処理を施し、基板の配向膜間の間隙に正の誘電與 方性を示すネマテッイク液晶の液晶層26を充填し液晶 セル14とする。倒娘(7)のおける配向膜23a, 2 逆の方向A1, A2 とし、また匈城 (イ) における配向 に180。逆の方向B1, B2とする。この配向処理に a, 26 b は値かにプレチルト角 a0 を有するホモジニ 膜23b,25bのラピング方向を×軸に平行から相互 アス配列となり、両領域の分子配列は捩じれなしで茁交 0の下回路電極24を形成し、倒換(ア)と倒換(イ) 5 a のラビング方向を y 軸に平行でかつ相互に 180° より、(ii) (iii) に示すように、液晶の分子26

【0035】位相登板やネマティック液晶は屈折率異方 性を有し、一般にその光学特性をx,y,z軸方向の立 [0036] 図2に示す (構成11) はお 体風折撃楕円体で表すことができる。図(iii)におい 版(イ)の阻折尋異方性、(ウ)は位相登板13の屈折 ける液晶分子の配列がホモジニアス配列であるのを、ス さらに(ア)は囟板(ア)の屈が率與方柱、(イ)は倒 て、位相楚板13の厚みをも、液品層26の層厚をd、 **卑異方性を示し、かつそれぞれの配置関係を扱してい** 5. ここでnx. ny. nz は各軸の屈が率である。

にするために、図(i)のように、領域(7)の上下配 1, A1とし、領域 (イ)の上下配向膜33b, 35b を×軸に平行な同一ラピング方向B1, B1 に配向処理 している。これにより(iii)に示すように液晶分子2 向膜33a,35aをy離に平行な同一ラピング方向A 6a,266はスプレイ配列となる。屈折率楕円体の関 除は(韓成1)の権政と致わらない。

[0037] 図3に示す (構成111) は、(構成1) に おいて領域 (ア) の配向膜43a, 43b, および領域 (イ)の配向膜45a,45bに垂直配向処理を付加し たもので、液晶層36に負の核電異方性を示すネマティ ック液晶を用いたものである。この構成では電圧無印加 時は液晶分子は配向膜に対して基板面法線から僅かに傾 いた配列をなし、この傾き状態は液晶層厚方向に一定の ユニフォーム配列47である。 電極に電圧を印加する と、この液晶分子は基板面にほぼ平行に配列する。

び領域(イ)の配向膜53b,55bに垂直配向処理を イック液晶を用いたものである。この構成では電圧無印 付加したもので、液晶層36に負の核電異方性のネマテ 傾いた配列をなし、この傾き状態が液晶層厚方向に曲線 加時は液晶分子は配向膜に対して基板面法線から僅かに [0038] 図4に示す (構成IV) は、図2の (構成I |) において領域 (ア) の配向膜53a, 55a, およ をもつベント配列57になる。 電極に電圧を印加する と、この液晶分子は基板面にほぼ平行に配列する。

【0039】図5の (構成A) 、図6の (構成AI) に示 **安示用液晶層、位相差板および偏光板は入射光、反射光** の2回、つまり光が各層を往復することによって、図7 すものは、光路上にアルミニウムの下画茶配極40で形 成した反射板による光反射が1回含まれるものであり、

[0040]図5の(構成A)が図3の(構成II)に **対応し、図6の(権政NI)が図4の(権政IN)に対応す** に示す光路となる。

[0041] 上記各構成において、(構成1)、(構成 ||) に示すものは、電圧を印加していない状態で、位相 塾板をふくめた光路上の全リタデーション値が、0 およ **電圧を印加した場合に全リタゲーション値が、275m** び550nmとなり、液晶分子をほぼ垂直に配列しうる V)、(構成V)および(構成VI)では、逆に表示用液 晶層として、負の誘電異方性を示すネマティック液晶組 成物を僅かなチルトを有する垂直配向処理基板間に狭持 で、全リタデーション値が、2.7.5,nmとなり、液晶分 子をある程度チルトさせた状態、もしくは部分的にほぼ 水平に配列しうる電圧を印加した場合に全リタゲーショ 【0042】図7に示すように、繋子法線方向から観察 したとき液晶層のリタデーション値が実効的に275 n ン値が、0および550mmとなる構成のものである。 してなるものであるから、電圧を印加していない状態 mとなる構成のものであり、(構成111.)、(構成1

ている。素子法線方向から観察したとき、図7(ア)の が直交しているので、0となる。逆に図7 (イ)の領域 (構成1)、(構成11)の構造の案子では10圧無印加時 に、垂直配向処理をした(構成11)、(構成1٧)、の 印加時)、位相差板の光軸と液晶分子配列方向は、図 2 の(ア)の領域が直交、図7(イ)の領域が平行となっ 領域の液晶層と位相差板(実効的なリタデーション値は 275ヵm)の全リタデーション値は、それぞれの光軸 では、それぞれの光軸が平行になっているので、液晶層 と位相差板との全リタデーション値は、それぞれのリタ **構造の案子では電圧印加時に生じる)、液晶園(電圧無** nとなるとき(状態A。状態Aは水平配向処理をした デーション値を足した値550mmとなる。

(構成NI) の構造の案子では截圧無印加時) は、聚子法 線方向から観察したとき、図7(ア)、(イ)の領域と **もに液晶局と位相差板のリタデーション値を総和した全** 【0043】また、液晶層のリタデーション値が実効的 リタゲーション値は、位相整板のリタデーション値のみ)、(構成二)の構造の素子では低圧印加時、垂直配 向処理をした(構成|||)、(構成|V)、(構成V)、 に0となるとき(状態B。水平配向処理をした(構成1 となるので、275nmとなる。

[0044] すなわち、図7 (ア) の領域では、電界制 御により液晶層と位相整板のトータルのリタデーション 値を、0から275nm (275nmから0) に変化さ せることができ、図7(1)の飯楼では、虹界慰御によ り液晶層と位相競板のトータルのリタデーション値を、 550nm45275nm (275nm45550n m)に変化させることができるわけである。

[0045] したがった、図1 (1)、 (1) の倒換に ると考えられる。ここで図8は水平配向処理をした(構 成1)、(構成1)の構造の繋子の場合、図9は垂直配 ション値の変化をグラフ化すると図8、図9のようにな おける印加電圧に対する液晶層と位相差板の全リタデー 向処理をした(構成111)、(構成1V)、(構成V)、 (構成VI) の構造の素子の場合の理論図である。

の液晶表示案子において入射光側の下偏光板吸収軸と液 晶層と位相差板の全リタデーションの生じる方位とのな [0047] ここで図10、図11を参照して、1=5 50nmの光について、凝過母について乾えてみる。図 透過率の変化を知るために図8の曲線と図10、11の [0046]また、図1乃至図7に示すように、本発明 「に示す領域(ア)と(イ)それぞれについて、本発明 の液晶設示案子の種々の構成における印加電圧に対する す角は、いずれの場合においても45。となる。 れの図においても結果的に図7に示す領域(ア) (イ) は回し毎様となる。

繋が200配回個板かのなり、これの200配向倒板か 【0048】このように本発明の液晶投示 紫子は、

20

ている(図8参照)が、結果的に印加電圧に対する強適 ば、いずれの領域でも同じ変化の仕方を示すこととなる 0.5倍、0倍となっているからであり、前記した姦過 わけである。これは、液晶層と位相差板の総和の全リタ は、印加亀圧に対するリタデーション値の変化が異なっ **率の変化は、1=550nmの光についてのみ考えれ** ゲーションが、この入=550mmの丁度1.0倍、

0, ェ/2, ェと正弦関数の極小、極大値、0となる条 【0049】次に、他の背色光、赤色光すなわちぇ=4 年になっているからである。

率を示す(1)、(2)式における(R π/λ)の値が

みる。図14、15、16および17は図12、図13 m、620nmの場合について合成したものであり、印 5は1=440nmの結果で、図16、17は1=62 40nm、620nmの場合どうなるかについて考えて 同様、図8の曲線と図10、11の曲線を1=440n Onmの結果である。また、図中、実線で示す曲線は図 12、13に示した1=550nmでの合成結果の曲線 (イ) それぞれについて示したものである。図14、 加電圧に対する透過率の変化を図7に示す関域(ア)

[0050] 図からわかるようにス=440nm、62 0 n m における (ア) と (イ) の領域の印加和田に対す る透過率の変化を示す曲線は、1=550nmにおける 印加電圧に対する透過率の変化を示す曲線と異なってい にずれた形状となっている。しかしながら、いずれの図 る。つまりは1=550nmに対し、上にずれるか、 においても、倒壊(ア)が上にずれていたら、倒域

[0051] 前述したように、本発明の液晶表示架子は (イ) は下にずれており、 (イ) が上にずれていたら、 (ア) は下にずれている。

| 画案内に2つの配向領域、つまり図7に示す (7) と (イ)の曲線の平均となる。ここで、図12、13に示 ナル=550nmの場合は、領域 (ア) と (イ) の曲線 5に、図16乃至図17に示す1=440nm、620 各画茶における透過率は図7に示す(ア)と・(イ)のそ このため、図12乃至図17に示したそれぞれの液晶表 は重なっているため、当然その平均も重なっている。さ 示器子のそれぞれの入射光微長における印加低圧に対す る透過率の変化は、それぞれの図における領域(ア)と で、前記え=550mmの曲線から相反する方向にずれ Cいる。よって、図13乃至図17に示す1=440n 数する。この結果、一面器をひとつの単位として本発明 の液晶数示案子の透過率を考えた場合、印加電圧に対す (イ) の飯域を設けた薛成となったいる。 したがった、 る透過率の変化は、入射光の波長に関わらず、ほぼ同一 れぞれの領域における遜過率の合成されたものとなる。 m、620mmにおける(ア)と(イ)の曲級の中均 ほぼ図12、13に示す1=550nmの曲線と nmの曲線は、色述したように、飯板(T)と(イ)

20

プレイ配列に替えた以外は回緯成である。スプレイ配列

。)として、奥施例1における各画森の配向処理方向を (構成11)となるようにラピングを行う以外契施例1同 敬の材料、条件、製法にて本収施例の液晶数示珠子10

気光朴容在をプー440nm、550nm、620nm の光にて砌定したところ、実施例1とほとんど同じ結果 スト特性を印加電圧0-8Vにて測定したところ、正面 [0071] 政施例1同模、得られた液晶投示器子の低 が得られた。また、得られた液晶数示器子の第コントラ でコントラスト比150:1、祝角30。 までコントラ スト比15:1以上と、映稿倒1以上に橋めて広い視角 **商例1同様、正面は無隘のこと視角を変化させてもほと** んど色付きの生じない極めて優れた色味が得られること **依存性を得ることがわかった。さらに、収縮例1回模、** 本與施例の液晶接示器子の投示色を収察したところ、

【0072】 (與臨風3) (構成I)

20 投示第子を得た。ここで用いた図19(a)に示す構成 **東施例1における位相登板13の変わりに位相登板とし** て図19に示す構成の液晶セルを用い、本斑施例の液晶 の液品セルは厚さ0.3mmのガラス基板60,61に 3046を、図19 (a) に示す方向にラピングし、液 品層 8 4 の層厚が 6.5 mmとなるように茲板間欧剤と して(株)積木ファインケミカル製のミクロパール(粒 徴6. 5 mm)を前配一方の基板61上に散布し、前記 液品粗成物として、たとえ予期せぬ電場(静電気による しないよう角の誘電異方性を示すネマティック液晶材料 (An=0.042)を東空注入法にて注入して、この 配向膜62,63として(株)日本合成ゴム製のAL-双方の基板60,61を重ね合わせて、これら基板間に 特質等)や競場が生じてもスプレイ分子配列の5が整化 ときの注入口を紫外級硬化樹脂にて封止して得たもので とした、(株)メルクジャパン製の2LI-2806

優れた酷特性が得られ、本発明の液晶数示葉子は、位相 れと同じ機能を右する液晶セルを用いても同様の効果が 【0073】こうして待られた本斑協回の液晶投示器子 に政施例 1 回敬の評価を行ったところ、政施例 1 回換の **始仮として、高分子フィルムの位相密板のかわりに、こ** 得られることが強弱された。

【0074】 (英趙例4) (構成III)

向処理剤)溶液に没したのち150℃、30minの焼 なるよう前配双方の基板をラピングA1, A2 して、さ 前配双方の基板を(株)チッン製のODS-E(垂直配 43 b, 45 a, 45 bを得た。しかる後、各回森の配 向処理方向が(構成1111)の図3(7)の倒域の方向と 図3において、奥施例1と同じ甚仮20, 21を用い、 成を行って、前配双方の基板表面に垂近配向膜43 a、 らにこれにレジストを強布して、レジスト現像により、

(群成111)の図3(イ)の密模が韓田 B2 し、しかる後、レジストを完全に除去し、本実施例 するようにして配向処理方向が(構成1111)の(イ)の の液品数示案子用配向処理済基板とした。これら基板を 液品層36の層厚が6.5μmとなるように基板関隙剤 前配双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に実施例 科、2 L I − 2 8 0 6 (Δ n = 0.0 4 2)を真空注入 領域の方向となるよう前配双方の基板をラピングB1, **法にて注入して、このときの注入ロを紫外線硬化樹脂に** として(株)街水ファインケミカル製のミクロパール (粒径6.5μm)を前記コモン基板20側に散布し、 3 に用いた負の誘電異方性を示すネマティック液晶材 て封止して本奥施例の液晶セルを得た。

[0075] この液晶セルに(構成1111)の構成となる よう、奥施例 1 同僚位相登板として日東電工(株)のN おける液晶投示セルに貼りあわせ、これらを直交した偏 タデーションフィルム (平均改長え=550nmにおけ が45。の角度をなすよう、前配位相差板13と液晶セ **ル14を挿入し、本奥施例の液晶数示案子10III を得** るR=275nm, R/1=1/2)を前記本実施例に 光板11, 12間に、偏光板の吸収軸11a, 12aと **前記位相遊板のリタデーション方向(光軸方向)13a** RF540・NRF540・NRF280の3層積層リ

て測定した結果を図20に示す。図に示すごとく、極め て被長依存性の少ない電気光学特性が得られることがわ ト特性を印加4年0-6Vにて阅定したところ、正面で 【0076】こうして仰られた液晶投示器子の臨気光学 かった。さらに、得られた液晶投示索子の箏コントラス コントラスト比200:1、視角30。 までコントラス ト比10:1以上と極めて広い視角依存性を得ることが わかった。さらに、本発明の液晶投示់発子の投示色を観 務したところ、正面は無論のこと視角を変化させてもほ 特性をえーチ40mm、550mm、620mmの光に とんど色付きの生じない極めて優れた色みがえられるこ とがわかった。

[0077] (実施図5) (構成IV)

の配向処理方向を(構成IV)となるようにラピングを行 図4において、奥施例4同様の基板を用い、実施例4に おける各画茶の配向膜53a, 53b, 55a, 55b う以外、奥施倒4同様の材料、条件、製法にて本実施例 の液晶投示器子101Vを得た。

04

スト比15:1以上と、奥施例4以上に極めて広い視角 [0078] 奥施例4同様、得られた液晶表示繋子の電 の光にて阅定したところ、奥施例4とほとんど同じ結果 スト特性を印加電圧0~5∨にて測定したところ、正面 気光学特性を1-440nm、550nm、620nm が得られた。また、得られた液晶投示森子の等コントラ でコントラスト比200:1、視角30。 までコントラ 依存性を得ることがわかった。さらに、実施例4同様、

S

前記(ア)の旬域が被覆されるよう露光処理を施し、現

本奥施例の液晶接示繋子の表示色を観察したところ、実 **歯例4同様、正面は無論のこと視角を変化させてもほと** んど色付きの生じない極めて優れた色みがえられること

図3において、基板20として電極22をストライプ状 【0079】 (東插例6) (構成III)

空柱入法にて注入して、このときの注入口を紫外線硬化 としその髱が100mmであり、 パターンピッチが11 0 μ m であり、電極本数が(6 4 0 × 3) であり、各電 極パターン毎に異なる色(RGB)のカラーフィルター **電極幅が300mmであり、パターンピッチが330m** mであり、電極本数が480である走査電極用1TOパ ターニング基板21を用い、実施例4と同様の配向処理 を施して、これら基板を液晶層厚が6.5μmとなるよ **うに基板間隙剤として(株)樹木ファインケミカル製の** ミクロパール (粒径6. 5μm) を前配下基板21側に 散布し、前配双方の基板を重ね合わせて、これら基板関 に英施例 3 に用いた負の務配異方性を示すネマティック 液晶材料、211-4850 (4n=0.208) を英 **樹脂にて封止して(構成III) の構成となる本発明に用** を具備した信号配極用ITOパターニング基板および、 いる液晶セルを得た。

1)の構成となるよう実施例4同様、位相差板13、偏 光板11,12と組み合わせ、本奥施例の液晶表示案子 [0080] こうして得られた液晶数示セルを (構成1)

30 は無輪のこと、その特性が極めて急峻であり、本実施例 |0081||実植例1、4同様に電気光学特性を測定し うに、実施例1、4同様波曼依存性が極めて少ないこと の液晶投示器子はマルチプレックス駆動に適した特性で たところ、図21に示す結果を得た。図から明らかなよ あることが確認された。

変化させてもほとんど色付きの生じない極めて優れた色 ルチプレックス駆動 (駆動実行電圧3ー4V) にて測定 したところ、正面でコントラスト比40:1、視角30 。までコントラスト比5:1以上と極めて広い視角依存 性を得ることがわかった。さらに、本発明の液晶表示薬 子の投示色を模頼したところ、正面は無論のこと視角を の毎コントラスト特性を、1/480duty駆動のマ みがえられることがわかった。

基板として図22に示すような凹凸のある反射画案配権 【0083】 (実施例1) (構成N)

色)のガラス基板70を用い画寮ごとにTFTスイッチ ング森子72をもつTFT苺板 (一画紫の大きさは30 0 u E X 3 0 0 u m r もり、 圏珠 アッチが 3 0 4 u E X インチサイズ) 21および、図5のように、ベた1TO 304mmであり、 國殊数が 640×480である約9 40とアクリル樹脂の絶縁闘71を有する不透明(黒

ら基板を液晶層厚が4.5μmとなるように基板間隙剤 様の配向処理を各画案の配向処理方向 A1 , A2 , B1 , B2 が (構成V) のようになるよう施した後、これ として(株)様木ファインケミカル製のミクロパール

特用平7-333617

9

セル14を得た。液晶隔36のAndは137μmとし 前記双方の基板を重ね合わせて、これら基板間に実施例 ロを紫外級硬化樹脂にて封止して本奥施例に用いる液晶 3、4、5に用いた負の誘電與方性を示すネマティック 液晶材料、211-2806 (Δn=0, 042) を英 空注入法にて注入して液晶層36とし、このときの注入 (粒径4.5μm)を前配コモン基板20側に散布し、

[0084] この液晶セルに(構成V)の構成となるよ せ、これらに隔光板11を、偏光板の吸収軸11aと前 記位相整板のリタデーション方向 (光軸方向) 13aが タデーションフィルム (平均被長1=550mmにおけ るR=137nm, R/ス=1/4)を前配本実施例に RF270・NRF270・NRF140の3届積層リ おける液晶安示セルのコモン基板20外側に貼りあわ 45°の角度をなすよう、前配位相差板上に貼りあわ せ、本実施例の液晶投示器子11Vを得た。

70

[0085] こうして得られた液晶投示器子の配気光学 m、550nm、620nmの光にて測定した結果を図 い頃気光学特性が得られることがわかった。さらに、得 られた液晶表示器子の第コントラスト特性を印加電圧0 23に示す。図に示すごとく、極めて嵌畳依存性の少な 特性 (印加電圧に対する反射光強度) をえー440 n -4Vにて遺伝したところ、正脜でコントラスト氏1 0:1、視角30。までコントラスト比3:1以上と極 めて広い視角体存性を得ることがわかった。また、電圧 印加時の段大反射率を測定したところ、44,8%と極 めて高い反射略であることがわかった。さらに、本発明 の液晶投示器子の投示色を収録したところ、正面は無論 のこと祝角を変化させてもほとんど色付きの生じない極 めて優れた色みが得られることがわかった。

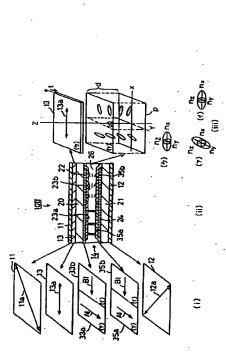
【0082】さらに、突梔倒1、4同様に液晶接示器子

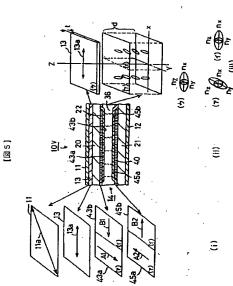
が300μmであり、パターンピッチが330μmであ --ング基板20および、図24に示すような装面を凹 あり、電極本数が480である反射電極40を有する不 た後、これら基板を液晶層厚が 6.5μmとなるように 図5において、信号電極基板20として、電極22の幅 り、電極本数が640×3である信号電極用しTOパタ 凸にしたアクリル樹脂絶縁層81の上に凹凸のある電極 幅が300mmであり、パターンピッチが330mmで ニニング基板21を用い、実施例4同様の配向処理を各 画案の配向処理方向が (構成V) のようになるよう施し 透明(県色)のガラス基板80を用いた走査電極用パタ **塔板間隙剤として(株)積水ファインケミカル製のミク** ロパール(粒径6.5μm)を一方の基板側に散布し、 [0086] (吳簡風8) (構成A) 6 20

町櫃22を形成したコモン基板20を用い、実施例4同

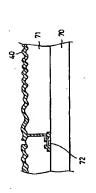
[図4]

[<u>8</u>2]





Œ



[図22]

Ξ

[図3]

13

[図16]

[図15]

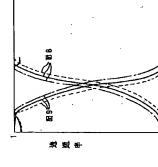
存開平7-333617

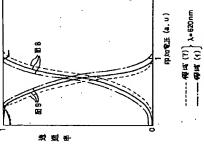
<u>(5</u>

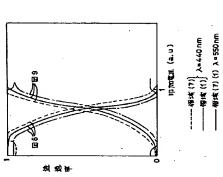
[図11]

0.9 9



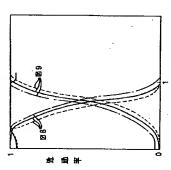


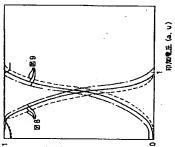






— 倒坻(竹(f) >=550nm





::. -2-1 -3-1



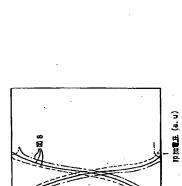
[図14]

[图13]

0.3

2

S



—:4届共(7)(f) λ=550 nm·

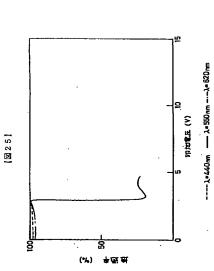
和阳氏压(4.4)

-11-

-18-







レロントページの結合